

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 1 区分

【発行日】平成23年9月15日 (2011.9.15)

【公開番号】特開2009-72184(P2009-72184A)

【公開日】平成21年4月9日 (2009.4.9)

【年通号数】公開・登録公報2009-014

【出願番号】特願2008-215820(P2008-215820)

【国際特許分類】

A 2 3 L 3/3544 (2006.01)

A 6 1 K 47/26 (2006.01)

A 6 1 K 47/18 (2006.01)

A 6 1 K 47/12 (2006.01)

A 2 3 K 1/16 (2006.01)

【F I】

A 2 3 L 3/3544

A 6 1 K 47/26

A 6 1 K 47/18

A 6 1 K 47/12

A 2 3 K 1/16 3 0 1 F

A 2 3 K 1/16 3 0 4 C

【手続補正書】

【提出日】平成23年7月28日 (2011.7.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

イソクエルシトリン、酵素処理イソクエルシトリン、酵素処理ルチン、ルチンおよびミリシトリンからなる群から選択される少なくとも 1 つと、エチレンジアミン四酢酸またはその塩、および / または縮合リン酸塩を有効成分とするベンゼン生成抑制剤。

【請求項 2】

光照射によるベンゼンの生成を抑制するために用いられる、請求項 1 に記載するベンゼン生成抑制剤。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載するベンゼン生成抑制剤を、安息香酸類含有組成物に添加することを特徴とする、安息香酸類含有組成物のベンゼン生成抑制方法。

【請求項 4】

請求項 1 または 2 に記載するベンゼン生成抑制剤を含有する、安息香酸含有組成物。